

Maîtrise en technologie éducative - avec mémoire
session hiver 2019

Horaire

TEN-6003	Projet de recherche de maîtrise avec mémoire	3				Distance
RÈGLE 1 - 3 à 9 crédits						
<i>Méthodologie</i>						
ADS-7013	Recherche qualitative (pour inscription remplir formulaire https://www.fse.ulaval.ca/outils/ins-cours/)	3	Vendredi	08:30	11:20	par Skype sur autorisation
CSO-7024	Recherche quantitative	3	Jeudi	12:30	15:20	Classe présentielle
PPG-7024	Méthodologie de la recherche : approche quantitative	3	Mardi	16:30	19:20	Classe présentielle
RÈGLE 2 - 9 À 15 CRÉDITS PARMIS:						
<i>Cours de cheminement</i>						
EDC-6000	Stage de recherche de maîtrise en sciences de l'éducation	6				Distance
TEN-7006	Design de systèmes d'enseignement et de formation	3	Jeudi	17:30	20:20	Classe synchrone
TEN-7007	Environnements d'apprentissage en réseau	3	Lundi	16:30	19:20	par Skype sur autorisation
TEN-7011	Lectures dirigées	3				Distance
TEN-7016	Stage en technologie éducative I	3				Distance
TEN-7028	Jeux et apprentissages	3	Mercredi	17:30	20:20	Classe synchrone
TEN-7029	Stage en technologie éducative II	3				Distance
RÈGLE 3 - 0 À 6 CRÉDITS PARMIS:						
<i>Cours hors cheminement</i>						
ADS-7007	Gestion et supervision pédagogique	3	Mercredi	16:30	19:20	Classe synchrone
CSO-7004	Éthique de l'intervention et de la recherche	3	Jeudi	12:30	15:20	Classe présentielle
CSO-7018	Théories de la motivation appliquées à l'intervention	3	Jeudi	12:30	15:20	Classe présentielle
DID-7000	Analyse et écriture de textes de genre universitaire	3	Jeudi	16:30	19:20	Classe présentielle
EDC-7003	Épistémologie et éducation	3	Lundi	12:30	15:20	Classe présentielle
			Lundi	16:30	19:20	Classe présentielle
EDC-7016	Théorie de l'activité : un tour d'horizon	3	Mardi	16:30	19:20	Classe présentielle
MEV-7004	Évaluation de programmes	3	Lundi	16:30	19:20	Classe synchrone
MEV-7015	Évaluation et compétences	3	Mardi	16:30	19:20	Classe présentielle
<i>Cours hors faculté</i>						
MNG-6034	Gestion de la e-formation en entreprise	3				Distance
MNG-6157	Comportement humain et organisation	3				Distance